



Nombre del profesor: E.E.C.C/C.H. Marcos Jhodany Arguello Gálvez

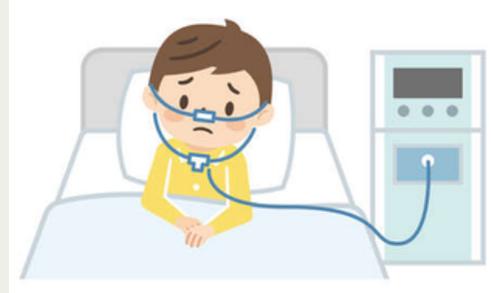
Nombre de la alumna: Naomi Vázquez Pérez

Nombre del tema: Mapa conceptual

Cuatrimestre: Quinto

Fecha: 22/01/2025

Licenciatura: En enfermería



DISPOSITIVOS DE ADMINISTRACIÓN DE OXIGENO

DISPOSITIVOS BASICOS

Bajo flujo

Alto flujo

- Puntas nasales
- Mascarilla simple
- Mascarilla con reservorio

- Mascarilla con reservorio
- Mascarilla Ventimask
- Cánulas nasales de alto flujo

- Puntas nasales es hasta 6 litros y da 42% de FIO2
- La mascarilla simple es hasta 10 litros y da 61% de FIO2
- La mascarilla con reservorio es hasta 15 litros y da 81 % de FIO2

- La mascarilla Ventimask es hasta 15 litros y da 81% de FIO2.
- Las cánulas nasales de alto flujo es hasta 15 litros y da 81% de FIO2

DISPOSITIVOS AVANZADOS

Cánula de Rush

Cánula de Shiley

Para intubación endotraqueal

Para traqueotomía

Las P de intubación

- Preparación de material
- Pre-oxigenación
- Pre- medicación
- Paso del tubo
- Cuidados post intubación

DISPOSITIVOS AVANZADOS

Invasivos

No Invasivos

- RUSH
- SHILEY

- CPAP (PRESIÓN POSITIVA CONTINUA A LA VÍA AEREA)
- BPAP (PRESIÓN POSITIVA BIFASICA A LA VÍA AEREA

